



平成29年6月20日
(一社)研究産業・産業技術振興協会

第3回研究産業技術懇談会のご案内
— 産総研若手研究者交流会（第三木会） —

拝啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配賜り、厚く御礼申し上げます。

平成29年度より協会活動の新たな試みとして、国立研究開発法人産業技術総合研究所の若手技術者との交流事業を開始しました。若手技術者からは「最先端の研究の現状と今後の展開」として講演いただき、会員企業からの参加者の中で意見交換を行う場といたします。まず、5、6、7月に、各月講師3名で今月は下記のテーマについて講演いただき、この間の実績に応じて今秋からの継続開催を検討する予定です。会員企業からの参加者は研究開発の企画、部課長をを想定しています。各企業から複数の方のご出席も可能ですので積極的にご検討ください。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

敬具

——— 記 ———

1. 開催場所： J R I A会議室 <http://www.jria.or.jp/about-jria/access.html>
2. 開催日時： 第2回 7月20日（木）
13：30－17：00（講演1時間 質疑10分）
17：00－ 簡単な懇親会を開催します
3. テーマ
 1. 超高気孔セラミック材料プロセス技術
構造材料研究部門 セラミック組織制御グループ 主任研究員 福島 学
 2. 土壌・水中の汚染物質の測定技術の開発と国内・国際標準化
地圏資源環境研究部門 地圏環境リスク研究グループ 主任研究員 保高 徹生
 3. 電子スピンをを用いたスピントルク発振素子
スピントロニクス研究センター 総括研究主幹 久保田 均
4. 参加費用： 2,000 円/名
5. 参加申込み
7月18日（火）までに下記アドレスへメールで連絡いただくか、もしくは別紙に記載の上 FAXにて連絡ください。

(一社)研究産業・産業技術振興協会
企画交流部 松岡、松田

jria-cto1@jria.or.jp (Tel:03-3868-0826, Fax:03-5684-6340)

(別紙)

FAX 03-5684-6340
(研究産業技術懇談会出欠)

(一社)研究産業・産業技術振興協会
企画交流部 松岡、松田 宛

第3回研究産業技術懇談会（7月20日）に参加します。

参加の場合に✓、もしくは塗りつぶしてFAXで連絡ください。

貴社名：_____

所属・職位：_____

氏名：_____